

ALOX FORM

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Tecnologia d'evaporació	PVD-Arc d'alta energia
Material del recobriment	Basat en TiAlN
Espessor	3-6 µm
Color	Violeta
Duresa	3100HV
Temperatura de deposició	450-480°C
Max. Temp. de treball	950°C



Disponible en gamma Micro i Dúplex

Característiques del recobriment

- Elevada resistència a l'abrasió.
- Alta duresa.
- Alta resistència a la temperatura.
- Baixa rugositat.

Aplicacions industrials

Per la seva alta duresa i resistència a la temperatura, AloxForm és el dia d'avui l'estàndard en aplicacions de matriceria, tant per treball en calent com en fred.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCAF1